PAT-NO:

JP403188063A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 03188063 A

TITLE:

SQUARYLIUM COMPOUND AND OPTICAL INFORMATION

RECORDING

MEDIUM USING SAME

PUBN-DATE:

August 16, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SATO, TSUTOMU SHIMIZU, IKUO ITO, YUKIYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME . COUNTRY RICOH CO LTD N/A

KYOWA HAKKO KOGYO CO LTD N/A

APPL-NO:

JP01276380

APPL-DATE:

October 24, 1989

INT-CL (IPC): C07D209/12, B41M005/26, C09K009/02, G11B007/24

US-CL-CURRENT: 369/275.4, 428/938

ABSTRACT:

NEW MATERIAL: A compound of formula I (R<SB>1</SB> and R<SB>4</SB> are each

alkyl, aralkyl or aryl; R<SB>2</SB> and R<SB>3</SB> are each alkyl; R<SB>5</SB>

is halogen, alkyl, aralkyl, aryl, alkoxy or may form an aromatic ring with

nuclear carbon together with R<SB>5</SB> adjacent to one another; n is 0-4).

USE: An optical information recording medium.

PREPARATION: A reaction is made at room temperature for 5-60min in a solvent

such as chloroform or benzene between a compound of formula II and a second

compound of formula III into a third compound of formula IV. This compound is

then heated at 90-110° C for 5-20hr in a 50-90wt.% aqueous acetic acid

solution to form a compound where Cl has been replaced by OH. This compound is

then reacted with a compound of formula V at 90-110°C for 1-5hr in a

solvent (e.g. benzene), thus obtaining the objective compound of the formula I.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

11/17/06, EAST Version: 2.1.0.14

DERWENT-ACC-NO:

1991-284751

DERWENT-WEEK:

199139

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

New squarylium cpd. high near infrared

absorption etc. -

and storage stability soluble in easily vapour

deposited

organic solvents

PATENT-ASSIGNEE: KYOWA HAKRO KOGYO KK[KYOW] , RICOH KK[RICO]

PRIORITY-DATA: 1989JP-0276380 (October 24, 1989) , 1989JP-0232874

(September 11, 1989)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 03188063 A

August 16, 1991

N/A

000

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 03188063A

N/A

1989JP-0276380

October 24, 1989

INT-CL (IPC): B41M005/26, C07D209/12, C09K009/02, G11B007/24

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 03188063A

BASIC-ABSTRACT:

Squarylium cpd. of formula (I) is new where R1 = alkyl, aralkyl or aryl, each

R2-3 = alkyl, R4 = alkyl, aralkyl or aryl, R5 = halo, alkyl, aralkyl, aryl or

alkoxy, neighbouring two R5's can form an aromatic ring together with neighbouring two C atoms on the ring and n=0-4 with each substit. opt.

substd.

USE/ADVANTAGE - Squarylium cpds. have high near infrared absorption, light

resistance and storage stability soluble in organic solvents capable

of being

easily vapour-deposited and low cost optical recording media with a high

reflectivity, a high contrast, storage stability and stability to regeneration

lights using them in the recording layer capable of mass prod.

In an example, onto a 1.2 mm thick PMMA substrate with a 900 Angstroms deep

helical grooves with a half width of 0.4 microns and a pitch of 1.6 microns is

applied soln. of a cpd. of formula (III) in 1,2-dichloroethane with a spinner

to give a recording medium with a 800 Angstroms thick recording layer. Medium

has reflectivities and C/N's before and after 20 hours under a W light

irradiation of 54000 lux and after 800 hours at 60 deg.C under 90% relative

humidity of 31, 29.5 and 28.5% and 53, 52 and 51 db.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: NEW SQUARYLIUM COMPOUND HIGH INFRARED ABSORB STORAGE STABILISED

SOLUBLE EASY VAPOUR DEPOSIT ORGANIC SOLVENT

DERWENT-CLASS: A89 E13 G06 L03 P75 T03 W04

CPI-CODES: A12-L03C; E25-B; G06-C06; G06-D07; G06-F05; L03-G04B;

EPI-CODES: T03-B01B; T03-N01; W04-C01;

CHEMICAL-CODES:

Chemical Indexing M4 *01*

Fragmentation Code

D014 D016 D021 D022 D023 D024 D025 D602 E160 G010

G019 G020 G021 G029 G034 G037 G040 G111 G112 G113

G543 G650 H1 H141 H181 H2 H201 H541 H542 H543

H600 H601 H602 H603 H608 H609 H641 H642 H643 H7

H720 J5 J562 M1 M112 M114 M116 M119 M126 M132

M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222

M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M240 M272 M273

M281 M282 M283 M311 M312 M313 M314 M315 M316 M321

M322 M323 M331 M332 M333 M342 M343 M373 M391 M412

M511 M520 M530 M531 M532 M533 M542 M710 M903 M904

Q346 Q454 W001 W003 W030 W333

Ring Index

02933

Markush Compounds

199139-C2301-N

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0231 0500 3011 0535 2482 2499 2654 2851

Multipunch Codes: 014 04- 074 077 081 082 466 472 575 596 649 688

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1991-123309 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1991-217807

◎ 公開特許公報(A) 平3-188063

@Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 @公開 平成3年(1991)8月16日 C 07 D 209/12 7252-4C B 41 M 5/26 9/02 C 09 K G 11 B 8930-4H В 8120-5D A 8910-2H 5/26 B 41 M 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全7頁)

ᡚ発明の名称 スクアリリウム系化合物及びそれを用いた光情報記録媒体

②特 願 平1-276380

20出 願 平1(1989)10月24日

優先権主張 匈平 1 (1989) 9 月11日 30 日本(JP) 30 特願 平1-232874

⑩発 明 者 佐 藤 勉 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

⑩発 明 者 清 水 幾 夫 三重県四日市市生桑町2273-1

@発明者伊藤幸良三重県四日市市生桑町2212-192

⑪出 顋 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

⑪出 顋 人 協和醱酵工業株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6番1号

砚代 理 人 弁理士 池浦 敏明 外1名

明 細 曹

1. 発明の名称

スクアリリウム系化合物及びそれを用いた 光情報記録媒体

2. 特許請求の範囲

(1) 下記一般式(1)

(上記式中、R₁は、アルキル基、アラルキル基 又はアリール基を示す。

R₂, R₃は、アルキル基を示す。

R。は、アルキル基、アラルキル基又はアリール基を示す。

R。は、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基又はアルコキシ基を示し、又相関る2つのR。が相関る母核の炭素と一体となって芳香族環を形成してもよい。

nは、0~4の整数を示す。

各種換基は他の置換基で置換されていてもよい。)

で表わされるスクアリリウム化合物。

(2) 基板上に直接又は下引き層を介して記録層を 設けさらにその上に必要に応じて保護層を設けて なる光情報記録媒体において、前記記録層中に、 請求項(1)のスクアリリウム化合物を含有させた ことを特徴とする光情報記録媒体。

3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は近赤外線を吸収するスクアリリウム化合物及びそれを用いた光記録分野に使用することのできる光情報記録媒体に関する。

〔従来の技術〕

これまで、光情報記録媒体として基板上に低触 点金属または低触点金属と誘電体とからなる記録 層を設けたものなどが提案されているが、これら は保存性が悪い、分解館が低い、記録密度が低い、 製造条件が難しくコスト高になるなどの欠点を有 する。そこで、最近になって記録層として金属釋 膜に代えて有機色素薄膜を使用することが提案されている。この有機色素薄膜は融点、分解温度が低く、熱伝導率も低いので高感度、高密度化の可能性があること、また膜形成がコーティングにより可能なため量産性が高く、低コスト化が期待できるなどの利点がある。

従来、前記有機色素薄膜として、フタロシアニン色素等のシアニン色素の他、フェナンスレン系色素、ナフトキノン系色素、ピリリウム系色素等の被膜を用いることが提案されている(特開昭55-97033号、58-83344号、58-224793号、58-214162号、59-24692号等)。

尚、本出願人により、特顧昭63-106944号としてスクアリリウム系化合物及びそれを用いた光情報記録媒体が出願されている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、フタロシアニン系色素は、光感度が低い上に、分解点が高く、蒸着しにくい等の問題点を有する。さらに有機溶媒に対する溶解性が著しく低く、強布によるコーティングに使用す

(課題を解決するための手段)

本発明者らは前記目的を達成すべく種々研究を 重ねた結果、下記一般式(I)で表わされるスクア リリウム化合物がこの目的に適合することを見出 し、本発明を完成するに到った。

本発明によれば、下記一般式(I)で扱わされるスクアリリウム化合物が提供される。また、光情報記録媒体における記録層中に下記一般式(I)で表わされるスクアリリウム化合物を含有させることを特徴とする光情報記録媒体が提供される。

一般式(1)

(上記式中、R_xは、アルキル基、アラルキル基 又はアリール基を示す。

R₂, R₃は、アルキル基を示す。

R。は、アルキル基、アラルキル基又はアリール基を示す。

ることができないという問題を有している。フェナンスレン系色素やナフトキノン系色素は、 蒸着しやすいという利点を有する反面、 反射率が低い レーザー光により記録された部分と未記録部分と の反射率に関するコントラストが低くなり、 記録色素 やシアニン系色素は、 強布によるコーティングができるという利点を有する反面、 耐光性に劣り、 再生光により劣化しやすいという問題点がある。

本発明は、蒸着が容易で、有機溶媒への溶解性が高く、近赤外線に高い吸収性を有し、保存安定性及び耐光性にすぐれた近赤外吸収性化合物を提供するとともに、それを用いた高反射率、高コントラストを示し、保存安定性及び再生光に対する安定性にすぐれた光情報記録媒体を提供することを目的とする。

また、本発明は、蒸着法及び溶剤強工法による 製造が可能な光情報記録媒体を提供することを目 的とする。

R。は、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基又はアルコキシ基を示し、又相関る2つのR。が相関る母核の炭素と一体となって芳香族環を形成してもよい。

nは、0-4の整数を示す。

各置換基は他の置換基で置換されていてもよい。)

上記定義中、アルキル基は炭素数1~4のアルキルを示し、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基等が例示される。

アラルキル基としては、炭素数7~10のアラルキル基、例えばベンジル基、フェニルエチル基、フェニルプロピル基等が例示される。

アリール基としては、フェニル基、ナフチル基 等が例示される。

ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、 フッ素原子等が例示される。

アルコキシ基のアルキル部分は前記アルキル基 と同義を示し、メトキシ基、エトキシ基、イソプ ロポキシ基等が例示される。

芳香族環としては、ベンゼン環が例示される。本発明のスクアリリウム化合物は、3,4-ジクロロ-3-シクロブテン-1,2-ジオンとアズレン誘導体とを反応させて、クロロシクロブテンジオン誘導体を得、この誘導体を加水分解してヒドロキシシクロブテンジオン誘導体とした後、これにインドリン誘導体もしくはキノリン存在下インドリウム誘導体とを反応させることによって得ることができる。

本発明のスクアリリウム化合物の製造方法を下記の反応式で示す。

反応式(1)

物(Ⅲ)とを、これらの化合物を溶解しかつ反応を 阻害しない溶媒中で室温で行われ、5-60分で完了 する。溶媒としてクロロホルム、ジクロロメタン、 1,2-ジクロロメタン、ジエチルエーテル、テトラ ヒドロフラン、トルエン、ベンゼン、ジメチルホ ルムアミド、ジメチルスルホキシド等が例示され る。反応混合物から溶媒を留去して化合物(Ⅳ)を 得る。

反応式(2)の反応は、化合物(IV)を50~90(wt)%の酢酸水溶液中で90~110℃に加熱して行われ、反応は5~20時間で完了する。溶媒を留去して化合物(V)を得る。

反応式(3)の反応は、化合物(V)とインドリンもしくはインドリウム誘導体とを等モルづつ、要すれば等モルのキノリンを用いて溶媒中90~110℃で行われ、1~5時間で完了する。溶媒として炭素数4~6のアルコール系溶媒、もしくはベンゼンまたはトルエンとの混合溶媒(アルコール50%以上)が用いられる。

反応終了後、カラムクロマトグラフィーにより

反応式(2)

$$(IV) \xrightarrow{\text{in } fh} R_1 \xrightarrow{O} OH$$

反広式(3-a)

$$(V) \begin{array}{c} R_{3} & R_{3} \\ + & R_{3} \\ R_{1} & (VI-a) \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_{\epsilon} & R_{\epsilon} & R_{\epsilon} \\
\hline
CH = N & (R_{\epsilon})_{n} \\
\hline
R_{\epsilon} & (1)
\end{array}$$

反応式(3-b)

$$(V) + \begin{matrix} R_a & R_s \\ N & (VI-b) \end{matrix} \qquad (I)$$

反応式(1)の反応は、化合物(Ⅱ)と等量の化合

化合物(I)を単離することができる。

本発明の光情報記録媒体は、基本的には基板上に前記一般式(1)で示される有機色素からなる記録層を設けることにより構成されるが、必要には記録層を設けることができる。また、このようにして構成された一対の記録媒体を記録層を内側にして他の基板と空間を介して密封したエアーサンドイッチ構造にしてもよくあるいは保護層を介して接着した密着サンドイッチ(貼合せ)構造にしてもよい。

次に、本発明の光情報記録媒体を構成する材料 および各層の必要特性について具体的に説明する。 (1) 基 板

基板の必要特性としては基板側より記録再生を 行う場合のみ使用レーザー光に対して透明でなければならず、記録側から行う場合は透明である必要はない。基板材料としては例えばポリエステル、アクリル樹脂、ポリアミド、ポリカーポネート樹脂、ポリオレフィン樹脂、フェノール樹脂、エポ キシ樹脂、ポリイミドなどのプラスチック、ガラス、セラミックあるいは金属などを用いることができる。

なお、基板の表面にはアドレス信号などのプレフォーマットや案内閣のプレグルーブが形成されていてもよい。

(2) 記錄層

記録圏はレーザー光の照射により何らかの光学 的変化を生じさせその変化により情報を記録でき るもので、その主成分が前記一般式(I)で示され る有機色素からなっている。該有機色素は単独で 用いてもよいし、記録特性及び安定性の向上のた め2種以上組合せて用いることもできる。

本発明の記録媒体における記録層には、記録特性及び安定性向上のために、必要に応じ、他の染料、例えば、フタロシアニン系、テトラヒドロコリン系、ジオキサジン系、トリフェノチアジン系、フェナンスレン系、シアニン(メロシアニン)系、アントラキノン(インダンスレン)系、キサンテン系、トリフェニルメタン系、クロコニウム系、ピ

(3) 下引き用

下引き層は(a)接着性の向上、(b)水又はガスな どのパリヤー、(c)記録層の保存安定性の向上及 び(d)反射率の向上、(e)溶剤からの基板の保護。 (f) プレグルーブの形成などを目的として使用さ れる。(a)の目的に対しては高分子材料、例えば、 アイオノマー樹脂、ポリアミド樹脂、ビニル系樹 脂、天然樹脂、天然高分子、シリコーン、液状ゴ ムなどの種々の高分子物質及びシランカップリン グ剤などを用いることができ、(b)及び(c)の目的 に対しては上記高分子材料以外に無機化合物、例 えば、SiO,,MgF,,SiO,TiO,,ZnO,TiN,SiNなど、金 鳳または半金鳳、例えば、Zn,Cu,S,Ni,Cr,Ge,Se, Au,Ag,Agなどを用いることができる。また、(d) の目的に対しては金属、例えば、A.Q.,A.g等や、金 属光沢を有する有機薄膜、例えば、メチン染料、 キサンテン系染料等を用いることができ、(e)及 び(f)の目的に対しては、紫外線硬化樹脂、熱硬 化樹脂、熱可塑性樹脂等を用いることができる。

リリウム系、スクアリリウム系、トリフェニルア ミン系、アズレン系染料や、金属又は金属化合物、 例えば、In,Sn,Te,Bi,A1,Se,TeOz,SnO,As,Cd等を 混合分散させてもよく、また積層してもよい。

また配録層には、高分子材料、あるいはスクア リリウム化合物より長波長域に吸収能を有する有 機化合物(アミニウム、イモニウム、ジイモニウ ム系化合物等)又は無機錯体化合物(ピスジチオジ ケトン系、ピスフェニルジチオール系錯体等)な どの低分子化合物を混合分散させてもよい。

さらに記録層には、その他、保存安定剤(金属 錯体、フェノール系化合物)、分散剤、離燃剤、 滑剤、可塑剤等を含有させることができる。記録 層の腹厚は100Å~10μs、好ましくは200Å~2μsで ある。記録層の形成方法としては、蒸着、CVD法、 スパッター法の他、溶剤塗工法、例えば、浸漬コーティング、スプレーコーティング、スピナーコーティング、ローラコー ティング、カーテンコーティング等を用いること ができる。

(4) 保護層

保護層は、(a)記録層をその傷、ホコリ、汚れ等から保護する、(b)記録層の保存安定性の向上、(c)反射率の向上等を目的として使用される。これらの目的に対しては、前記下引き層に示した材料を用いることができる。

本発明において、前記下引き層及び保護層には、記録層の場合と同様に、安定剤、分散剤、難燃剤、滑剤、帯電防止剤、界面活性剤、可塑剤等を含有させることができる。さらに下引き層や保護剤に対しても、前記一般式(I)で表わされる化合物を含有させることができる。

次に本発明のスクアリリウム化合物の具体例を 示す。

表ー

化合物的	R,	R ₂	R,	R.	R _s	n
1	iPr	CH₃	CH,	CH,	_	0
2	iPr	CH,	CH.		_	0
3	iPr	CH ₃	CH,	СН	5-CR	1
4	iPr	CH3	CH,	CH ₃	5-A ₁ *-6	2
5	CK,	CH,	CH3	CH.	-	0
6		CH,	· CH³	CH.	-	0
7	iPr	CH,	CH3	C ₂ H ₅	1	0
8	iPr	CH ₃	CH3	iPr		0
9	iPr	CH,	CH3	CH ₃	5-CH,	1
10	CH,	CH3	CH3	0	_	0
11		CH.	CH.		_	0
12	iPr	CH,	CH.	CH3	3,5-C4	2
13	iPr	CH,	CH,		5-A ₁ *-6	2
14	iPr	CH,	CH3	CH₃	5-0CH,	1
15	iPr	CH,	CH,	-(CH_)(0

* A1 : -CH=CH-CH=CH iPr : -CH(CH₂)₂

製し、それぞれ比較例1~3の記録媒体とした。

次に、前記記録媒体の記録特性を調べるために、ビーム径1.6μm、波長790nmの半導体レーザーを用い、記録周波数5MHz、線速度2.1m/sec、記録パワー3mVの条件下で、前記記録媒体の基板面から暫込み、同じ半導体レーザーを用いて0.2mV/cmlの光強度の再生光による反射光を検知し、スペクトル解析(スキャニングフィルター30kHz)し、C/N比(初期値)を測定した。また、前記半導体レーザー

(実施例)

以下に実施例をあげて本発明をさらに説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定されるものではない。

(実施例1)

厚さ1.2mのポリメチルメタクリレート(PMMA) 板(直径130mm)上にアクリル系フォトポリマーにより深さ900A、半値幅0.4μm、ピッチ1.6μmのらせん状案内滞を設けた基板上に、前記化合物例 Ma 1の1,2-ジクロルエタン溶液をスピナー塗布して厚さ800人の記録層を形成し、記録媒体を得た。

(実施例2~4)

実施例1において、前記化合物例 Ma Iの代わりに それぞれ前記化合物例 Ma 2、 Ma 4及び Ma 6を用いた 以外は同様にして記録媒体を作製し、それぞれ実 施例 2~4の記録媒体とした。

(比較例1~3)

実施例1において、前記化合物例 Mc 1の代わりに それぞれ下記構造式 (A)、(B) 及び (C) で扱わされ る化合物を用いた以外は同様にして記録媒体を作

を用い、集光での案内簿間のランド部の反射率(初期値)も測定した。その結果を後記表-2に示す。

次に、再生光に対する安定性を評価するために、 実施例1の記録媒体について、光強度0.25mV/cdの 再生光により、同一トラックを300万回再生し、 その反射率の変化を記号変化として題定した。そ の結果を第1図に示す。

さらに、前記記録媒体の再生光に対する安定性 評価を行うために、再生劣化加速試験として、54 000ルックスのタングステン照射光下に20時間放 置後、その反射率及びC/N比を前記と間様にして 認定した。その結果を表-2に示す。

さらにまた、前記記録媒体の保存安定性を評価するために、保存安定性加速試験として、記録媒体を60℃、相対温度90%の条件下に800時間放置した後、その反射率及びC/N比を前記と同様にして 測定した。その結果を表-2に示す。

	初期	超	再生劣化加速試散後	机铁铁	保存安定性加速試験機	可滋苡既後
1	(%) 本情召	C/N(AB)	(%) 本格凶	(BP)N/O	反射率(%)	C/N(dB)
実施例1	31	53	29.5	52	28.5	51.
# 2	32	55	31.5	54	1	ı
e •	31	53	28	20	29	51
4 "	16	53	28.5	51	29.5	51
比較例1	12	53	6	甜定不可	91	45
2 "	23	51	18	45	野蜂	結晶化
£ 4	27	53	80	甜定不可	11	題定不可

実施例 5

3,4-ジクロロ-3-シクロブテン-1,2-ジオン1.0gに、ジクロロメタン30 mlを加え、室温で、1-イソプロピルアズレン1.1gを加えて撹拌した。1時間後に、上記混合被より、ロータリーエパポレーターによりジクロロメタンを留去した。この残渣に、酢酸27 mlを加え、100℃のオイルバス上で加熱した。加熱から15時間後に、ロータリーエバポレーターにより、酢酸および水を留去した。この残渣に、n-ブタノール60 ml及び1,3,3-トリメチル-2-メチレンインドリン1.2gを加え、100℃のオイルバス上で、1時間加熱した。その後、ロータリーエパポレーターにより、溶媒及び生成した水を留去した。この残渣を、カラムクロマトグラフィーにより精製し、1.5gの前記化合物例1~1を得た。本化合物は、239-242℃の融点を示す。

(溶媒 クロロホルム) log ε:5.0

実施例 6

N

実施例5において、1,3,3-トリメチル-2-メチレンインドリンの代りに、3,3-ジメチル-2-メチレン-1-フェニルインドリン1.6gを用いた以外は同様にして、1.5gの前記化合物例Na2を得た。本化合物は、290で(分解)の融点を示す。

実施例7

3,4-ジクロロ-3-シクロブテン-1,2-ジオン1.3gに、ジクロロメタン30単を加え、室温で1-イソプロピルアズレン1.5gを加えて撹拌した。1時間後、上記混合被よりロータリーエパポレーターによりジクロロメタンを留去した。この残渣に、酢酸34型と水8減を加え、100℃のオイルバス上で加熱し

た・加熱開始から15時間後にロータリーエバポレーターにより酢酸および水を留去した。この残渣に、n-ブタノール80㎡、トルエン30㎡、ヨウ化1,2,3,3-テトラメチルベンズ(e)インドリウム3.0g及びキノリン1.1gを加え、100℃のオイルバス上で、3.5時間加熱した。冷却後、不落物を濾過により除き、違被をロータリーエバポレーターにより濃縮した後、カラムクロマトグラフィーにより精製し、前記化合物例 Mo 4を2.3g 特た。本化合物は、285~289℃の融点を示す。

元素分析値(C_{2.3}H_{3.8}NO₃として)
C% H% N%
計算値 84.05 6.20 2.97
実測値 83.65 6.07 2.84
可視部特性吸収 λmax: 676nm
(溶媒クロロホルム)
log €:5.0

実施例8

実施例5において、1-イソプロピルアズレンの 代りに、1-フェニルアズレン1.4gを用いる以外は 同様にして、1.0gの前記化合物例№6を得た。本 化合物は、240~245℃の融点を示す。

元来分析値(CatHatNOaとして)

C% H% N% 計算值 84.37 5.53 3.07 実題値 84.52 5.50 3.12 可視部特性吸収 2 max : 650mm

(溶媒 クロロホルム) log ε:5.0

(発明の効果)

本発明によれば、蒸着が容易で、有機溶媒への溶解性が高く、近赤外線に高い吸収性を有し、保存安定性及び耐光性にすぐれたスクアリリウム化合物を提供することができる。また、それを用いることにより、高反射率、高コントラストを示し、保存安定性及び再生光に対する安定性にすぐれた光情報記録媒体を提供することができ、さらに、蒸着及び溶剤強工法が利用可能なため、量産性に優れ、コスト低級が期待できる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は実施例1の記録媒体の再生光に対する安定性の評価結果を示すグラフである。

